(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-196951 (P2000-196951A)

(43)公開日 平成12年7月14日(2000.7.14)

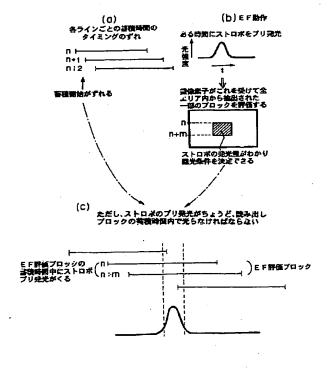
(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 4 N 5/238	3	H 0 4 N 5/238	Z 4M118
H01L 27/146	3	5/232	H 5C022
27/14		9/04	B 5 C 0 6 5
H 0 4 N 5/232	2	H01L 27/14	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9/04			D
		審查請求 未請求 請	求項の数7 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顧平 10-374028	(71)出顧人 000001007	
1		キヤノン株	式会社
(22) 出顧日	平成10年12月28日(1998.12.28)	東京都大田区下丸子3 厂目30番2号	
	•	(72)発明者 小川 勝久	
		東京都大田	区下丸子3 「目30番2号 キヤ
		ノン株式会	社内
		(72)発明者 上野 勇武	
		東京都大田	区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会	社内
		(74)代理人 100065385	
•		弁理士 山	下籍平
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体摄像装置

(57)【要約】

【課題】 固体撮像装置においてストロボ発光のための プリ発光時に正確な光量を検出し、ストロボ発光時に適 切なAEやホワイトバランス調節を実行できることを課 題とする。

【解決手段】 マトリクス状に配置された光電変換素子に対してランダムアクセス可能な固体撮像装置において、前記マトリクス状に配置された光電変換素子内のストロボ測光エリアに含まれる光電変換素子の蓄積時間中に測光用プリ発光を行うことを特徴とする。また、マトリクス状に配置された光電変換素子に対してランダムアクセス可能な固体撮像装置において、前記マトリクス状に配置された光電変換素子内のストロボ測光エリアに含まれる全光電変換素子が光を蓄積できる状態になった後に測光用プリ発光を開始し、前記測光用プリ発光が終了した後に前記エリア中の光電変換素子から信号を順次読み出すことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 マトリクス状に配置された光電変換素子 に対してランダムアクセス可能な固体撮像装置において、

前記マトリクス状に配置された光電変換素子内のストロ ボ測光エリアに含まれる光電変換素子の蓄積時間中に測 光用プリ発光を行うことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 マトリクス状に配置された光電変換素子 に対してランダムアクセス可能な固体撮像装置におい て、

前記マトリクス状に配置された光電変換素子内のストロボ測光エリアに含まれる全光電変換素子が光を蓄積できる状態になった後に測光用プリ発光を開始し、前記測光用プリ発光が終了した後に前記エリア中の光電変換素子から信号を順次読み出すことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の固体撮像装置に おいて、

前記ストロボ測光エリアのストロボ測光領域に対応した ブロック領域を読み出すことを特徴とする固体撮像装 置。

【請求項4】 請求項3に記載の固体撮像装置において、前記ブロック領域の読み出された信号に基づいて露光量制御又は焦点調整を行うことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項5】 請求項3に記載の固体撮像装置において、前記ブロック領域の読み出しは、カラーフィルタ基本単位ブロック毎に行うことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項6】 請求項4に記載の固体撮像装置において、前記ブロック領域の読み出された信号に基づいてホワイトバランス調整を行うことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の 固体撮像装置において、前記測光用プリ発光のタイミン グと該測光用プリ発光時の画像読み出しタイミングとの 制御は、予め記憶手段に格納されていることを特徴とす る固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光電変換素子を有する固体撮像装置に関し、特にCMOSセンサーを用いたプリストロボ測光に特徴を有する固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光電変換素子を高密度・高集積化させた固体撮像装置はビデオカメラやデジタルカメラ等に用いて、記録媒体のCFカード等に複数枚の画像データを記録して、プリントアウトやディスプレイ表示等を可能としている。このビデオカメラやデジタルカメラ等

には、通常フラッシュや電子ストロボを備えており、夜間や室内の暗い領域では光量が少ないため、対象物に瞬間的なストロボ等を炊いて撮影している。この際、オートフォーカス(AF)やオート露光(AE)のために、ストロボの発光の瞬時にAFやAEを調節することは、現実的に困難であるので、プリストロボ測光して、その際の光量を測定してストロボの発行前に調節を終えておき、正規の撮影を行っていた。

【0003】通常、固体撮像装置の蓄積時間外でプリ発光した場合、正確にストロボ光量を測定できず、通常、ストロボ発光タイミングに同期して蓄積動作を行っていた。AE (Automatic Exposure:自動露光)やAF (Automatic Focus:自動焦点)は、昼光時には、AEとして撮像面の光量を測定して適切な露光量を測定して最適な露光条件で露光し、AFとして対象画像を読み取ってレンズ位置を変更しつつ対象物の焦点が合うレンズの位置を測定して最適なレンズの位置を設定して、シャッター釦の押された時にその各条件の下で撮影する。

【0004】近年、撮像装置やビデオカメラ等において、高解像化のため、微細化プロセスを用いた光電変換素子のセルサイズ縮小が精力的に行われている。一方、光電変換信号出力が低下することなどから、光電変換信号を増幅して出力することが可能な増幅型の光電変換装置が注目されている。このような増幅型光電変換装置が注目されている。このような増幅型光電変換装置には、BASIS、MOS型、SIT、AMI、CMD等のXYアドレス型センサの2次元固体撮像装置がある。一方、2次元固体撮像装置として、高密度化と高S/NによりCCD (Charge Coupled Device)型センサーが、優れて用いられている。

【0005】また、2次元固体撮像装置を有するデジタルカメラ等において、画像撮像時に該撮像の露光条件を適切に調整して、固体撮像素子の感度に応じた露光時間を設定する。この露光時間の設定の際、2次元エリアセンサの1部に当たっている光の量を測定して、その値がある目標値になるまで、絞り等のパラメータを振って、最適値を見つけている。この動作をAE (Automatic Exposure)と称する。

【0006】デジタルカメラのAEの場合、CCD型2次元エリアセンサでは、全画素データを全部読み出して、記憶媒体に格納し、その中からブロックを抽出し、1度蓄積後、適切な所定露光レベルと比較し、シャッター速度や絞り等のパラメータを変更して、再度ブロック抽出して所定露光レベルと比較し、数回の繰り返しで、露光レベルが所定露光レベルとなったときの条件を露光条件と決定する。

【0007】図5にCCDを用いた固体撮像装置による AE方式の概略ブロック図を示している。CCD61 は、インターライン転送方式にしろフレーム転送方式に しろ、時系列に読み出される画像信号をA/D変換器6 2でデジタル画像信号に変換され、フレームメモリ63 に1フレーム分書き込まれる。AEの為には、特に中心部のブロックだけを読み出し、該ブロック領域の画像信号レベルを積分器64で積分し、該ブロック領域の全積分値を求める。この全積分値と予め定められた所定露光レベルとを判定回路65で比較し、その比較結果に差異があれば、露光条件設定回路66に出力する。この露光条件は、CCDへの露光時間・シャッター時間や絞り度合い、CCDの蓄積時間等をいい、シャッター時間や絞り度合い、CCDの蓄積時間等をいい、シャッター時間等を変更する。露光条件設定回路66での設定に応じて、再度CCDを動作し、所定ブロック領域の露光積分値を検出し、判定回路65で比較・判定し、露光の最適値を求める。

【0008】このAE方式では、図5(b)のタイミングチャートに示すように、ローレベルで示す露光時間の蓄積時(1)と、その蓄積後のフレームメモリ63から所定ブロック領域の読み出し積分した時をハイレベルで示すAE評価時(2)と、各AE評価時のAE値(3)とで表され、(3)の点線で示しているのが所定AE値である。これをグラフで示せば、図5(c)となり、3回目の露光検出値ではAE値が高すぎて、4回目の露光AE値のときの露光条件をAE用の条件とすることで、最適なAEを実行できる。

【0009】また、AFとしては被写体の対象画像を読み取って、カメラレンズ位置を変更しつつ、対象物の焦点が合うレンズの位置を測定して、最適なレンズの位置を設定して、シャッター釦の押された時にその各条件の下で撮影している。

【0010】図6を用いて、AFの一方式について説明 する。被写体を中心を同一とする3重円としてレンズで 集束し、センサでその結果を信号強度により測定する。 図6 (a) は焦点が合致した場合を示し、空間位置に関 して信号強度は被写体の形状に対して矩形階段状態を示 し、この信号強度を一次微分すると、微分絶対値として 示して、空間位置に対してその変化位置において鋭いイ ンパルス的波形が得られる。また、図6(b), (c) に示すように、ピントずれした場合は、空間位置に対す る信号強度レベルは、その被写体の変化する部分で傾斜 特性を有した波形となり、これを微分した場合には、そ の変化する部分で三角波形状の特性となり、この三角波 の傾斜角度が鋭いほどピントずれが小さいことを示して いることがわかる。従って、ジャストピントの状態にレ ンズの位置を調節するために、信号強度を微分して、そ の微分値が最小となるレンズの位置がフォーカスが合致 したと判断できる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、CCD型固体撮像装置では、AEのために必要なブロック読み出しが不可能であり、1フレーム分の画像信号を1度フレームメモリに格納してから特定のブロックを読み出さざるを得ない。そうすると、A/D変換時間とフレーム

格納時間とブロック読み出し時間が必要であり、AEのための露光条件の設定に時間がかかり、さらに、フレームメモリの配置面積が大きくて小型化ができない。

【0012】また、CCD型固体撮像装置において、AFの場合も同様で、AFのために必要なブロック読み出しが不可能であり、1フレーム分の画像信号を取得して後にAFのための調節を行うとした場合には、相当の設備と時間を要していた。

【0013】また、ブロック読み出し可能なCMOSセンサにおいても、光量測定の際に光電荷を蓄積する場合、ライン毎に光量測定時間、即ち光電荷を蓄積する時間がずれてしまう。この場合、特にCMOSセンサによる部分読み出しによりAEのための光量蓄積のライン毎のタイミングずれが生じ、AE評価領域からプリ発光の光がずれる問題は、未だ充分な解決策はなかった。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を解決する為になされたもので、マトリクス状に配置された 光電変換素子に対してランダムアクセス可能な固体撮像 装置において、前記マトリクス状に配置された光電変換 素子内のストロボ測光エリアに含まれる光電変換素子の 蓄積時間中に測光用プリ発光を行うことを特徴とする。

【0015】また、本発明は、マトリクス状に配置された光電変換素子に対してランダムアクセス可能な固体撮像装置において、前記マトリクス状に配置された光電変換素子内のストロボ測光エリアに含まれる全光電変換素子が光を蓄積できる状態になった後に測光用プリ発光を開始し、前記測光用プリ発光が終了した後に前記エリア中の光電変換素子から信号を順次読み出すことを特徴とする

【0016】また、上記固体撮像装置において、前記ストロボ測光エリアのストロボ測光領域に対応したブロック領域を読み出すことを特徴とする。さらに、前記ブロック領域の読み出された信号に基づいて露光量制御又は焦点調整を行うことを特徴とする。

[0017]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について、図面 を参照しつつ詳細に説明する。

【0018】 [実施形態1] まず、このタイミングずれについて、図1のCMOSセンサの読み出し方式とEF (ストロボ測光) の説明図を参照しつつ説明する。

【0019】図1(a)によれば、例えば、CMOSセンサによる局部ブロックのプリストロボ発光による光電荷の蓄積タイミング状態を示している。CMOSセンサに受けた光電荷を蓄積しようとする場合、各ラインn, n+1, n+2の蓄積開始がそれぞれずれる。

【0020】また、EF(ストロボ測光)動作について、図1(b)に示すように、ある時間にストロボをプリ発光する場合の光強度は、時間を横軸として図のように変化し、この光量変化をCMOSセンサが受けて、全

エリア内から抽出された一部のブロックを評価する。この場合、ブロックはラインn~n+mに相当し、この読み取り領域でストロボの発光量を確認でき、本チャンネル時の露光条件を決定できる。

【0021】つぎに、この図1(a)に示すタイミングずれと、図1(b)に示す全エリア中一部のブロックによるプリ発光量の検出とから、図1(c)に示す結果を見いだすことができる。すなわち、ストロボのプリ発光がタイミング的に読み出しブロックの蓄積時間内に光るようにする。CMOSセンサの全エリアの第1ラインが所望のn~n+mラインの重なり蓄積時間にプリ発光させる。このn~n+mラインの重なり蓄積時間は、EF評価ブロックによる、プリストロボ発光時に該当する。【0022】図2(a)は、具体的なストロボのプリ発行時のブロック読み出しの概念図とタイミングを示している。プリ発行時、ブロック読み出しラインn~n+mの蓄積時間はブロック全ラインが同一光量を読みとれるので、読み出しタイミングがずれていても、正確な光量を検出できる。

【0023】図2(b)は、ブロック読み出しの構成図である。全エリア1中のブロック2のブロック読み出しされた各画素の光電荷はラインn~n+mについて読み出され、全読み出し画素の光電荷を積分器3により積分蓄積し、この積分信号をEF評価部4により現実のストロボ発行時による露光量を予測する。この露光量の予測により、絞りの度合い、シャッタースピードを設定することができる。

【0024】また、読み出された信号に基づいて、焦点を調整することにより、従来よりも正確な焦点調整が行われる。

【0025】図2(c)には、カラー画像のためのブロ ック図である。カラー画像を検出するCMOSセンサの 場合、カラー単位画素は、図に示すR,2G,Bからな り、プリ発行時に、プリ発光のタイミングはブロックの 全ラインは重複しており、ブロック2から各色毎に読み 出され、読み出された光電荷は、それぞれRブロック2 1と、Gブロック22と、Bブロック23とから出力さ れ、それぞれ積分器31~33によって積分され、各積 分信号はホワイトバランス調整回路に入力され、ホワイ トバランス調節に供される。このホワイトバランス調整 回路により、各色の出力レベルを調節されて、高画質の 画像信号を出力することができる。具体的には、現実の ストロボ発行時による各色の光電荷の出力の増幅度に所 定係数を乗算して色度の高いホワイト及び黒色を表現で きる。この所定係数をストロボのプリ発光により導出す るものである。

【0026】なお、この場合にも、各色の積分器31~33の出力からEF評価部4に入力して、露光量を予測し、絞りの度合い、シャッタースピードを設定することができる。

【0027】図3は、本プリ発光時のタイミングを設定する一つの手段を示す説明図である。プリ発光時の光量変化に応じて、その光量開始時間と、ブロック読み出しの各ラインn~n+mの蓄積時間とを一致させるように、工場出荷時に調節しておく。

【0028】図4は、CMOSセンサの具体的な回路図 である。 図において、B11~B33はフォトダイオー ド等の光電変換素子と該素子の蓄積電荷を読み出して増 幅する増幅型MOSトランジスタと該増幅型MOSトラ ンジスタを活性する選択MOSトランジスタ等を有する 画素であり、本実施形態では3×3の画素で示している が、マトリクス状に複数の画素を有している。また、上 述のプリ発光時に読み出すブロックとして、B22, B 23, B32, B33を対象として説明する。また、垂 直シフトレジスタ20から水平ライン毎に読み出すVS EL1-3を出力し、VSEL1-3の制御パルスによ って選択された各画素の光出力は、各垂直出力線Vsig 1~3に読み出され、蓄積キャパシタを有する蓄積部2 1-1~3に蓄積され、蓄積部21-1~3に蓄積され た画像信号は、水平シフトレジスタによりスイッチ22 -1 \sim 3をオンして出力線VHに読み出される。

【0029】ここで、ストロボのプリストロボ発光時、プリ発光のタイミング前から画素走査を開始しており、制御パルスVSEL2をハイとして、画素B21-B23ラインを選択し、プリ発光のタイミングに合わせて、水平シフトレジスタ24の制御によりスイッチ22~2をオンし、次にスイッチ22-3をオンして、画素B22、B23の画素信号を読み出す。次に、制御パルスVSEL3をハイとして、画素B31-B33ラインを選択し、水平シフトレジスタ24の制御によりスイッチ22~2をオンし、次にスイッチ22-3をオンして、画素B32、B33の画素信号を読み出す。これにより、プリ発光の所定光量発光中にブロック読み出しを実行する

【0030】ここで、出力された画素B22,B23,B32,B33の画素信号は積分器41に入力されて積分される。積分された画素信号は、プリ発光時に被写体の反射光量であると判断し、正規のストロボ発光時の露光時間を演算して設定することができる。

[0031]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば、ブロック読み出し機能を用いることで、ストロボ発光前のプリ発光時に正確な光量を検出できるので、正規のストロボ発光による最適な露光やホワイトバランス、レンズのフォーカス位置を設定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明におけるプリ発光による光量検出の説明 図である。

【図2】本発明におけるブロック読み出し手段の説明図である。

【図3】本発明におけるブロック読み出しとプリ発光の 関係図である。

【図4】本発明における画像読み出し用光電変換装置の ブロック図である。

【図5】ブロック読み出しの概略構成図である。

【図6】従来例のオートフォーカス用読み出し回路図である。

【符号の説明】

1 CMOSセンサーエリア

2 CMOSセンサのブロック

3 積分器

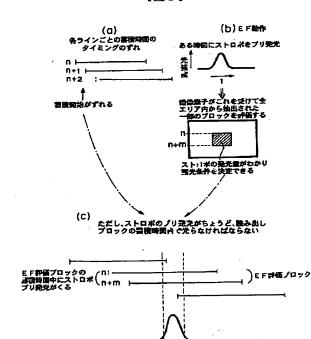
4 EF評価部

21-23 各色ブロック

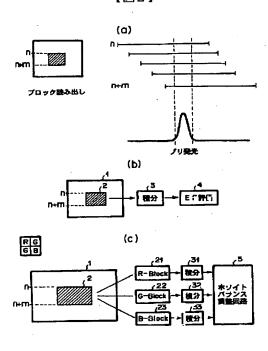
31-33 各色用積分器

5 ホワイトバランス調整回路

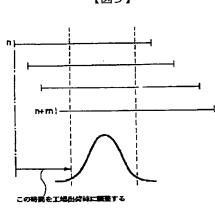




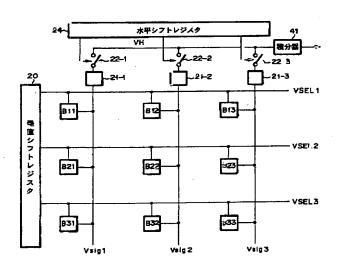




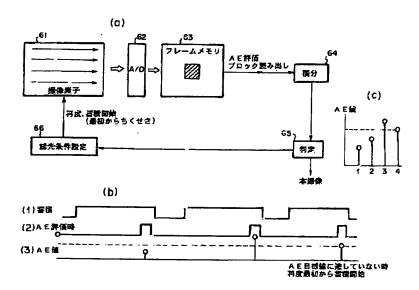
【図3】



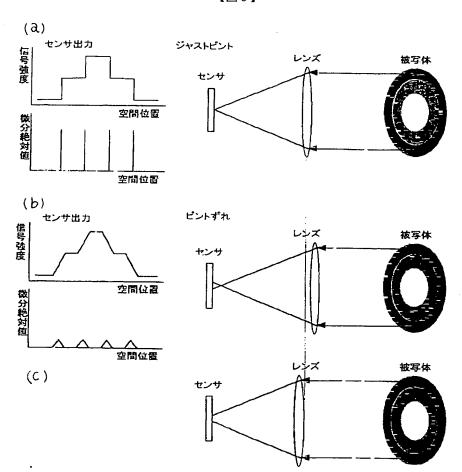
【図4】



【図5】



【図6】



· .]

フロントページの続き

(72)発明者 櫻井 克仁

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72) 発明者 小泉 徹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 光地 哲伸

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 樋山 拓己

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 須川 成利

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

Fターム(参考) 4M118 AA10 AB01 BA12 BA13 BA14

CA02 DB01 FA06 GC08

5C022 AB06 AB12 AB15 AB17 AB20

AB22 AC42 AC52

5C065 AA01 AA03 BB02 BB08 BB11

BB41 CCO1 DD15 EE05 EE06

GG23 GG24

This Page Blank (uspto)

